

<技術解說>

大氣濃縮을 廣用한 鍍金用 크로오즈드시스템(上)

—有害廢水와 스라지를 내지 않는 EVACONC—

河 二 永*

表面處理工場 特히電氣鍍金工場에서는 他業種과는 달리 青化分 크롬 重金屬等의 有害成分을 取扱하는 고로 废水中에 이들이 많이 包含된다. 公害防止法에 規制되는 이 物質들은 自然에서 自然히 無害物質로 分解되는 것과는 달리 그대로 永久히 남아 있게 되니 事實上 그 排出最少許容量을 定하기는 매우 어려운 것으로 이들 物質의 排出은 점점 더 그 規制가 強化될 것이다. 따라서 使用水의 再循環利用과 아울러 이들 物質을 全혀放出하지 않는 所謂 完全 크로오즈드 시스템이 要求될 날도 멀지 않을 것이다.

美國이나 西歐에서는 日本에 比해 上水道 또는 下水道使用料가 매우 비싸므로 鍍金工場에서는 물을回收使用하고 있고 新水의 使用量 即排出水量을 最大限으로 줄이는 施設이 많이 利用되고 있다. 廢水의 規制는 日本 것과 같다 하더라도 實際工場에서 排出되는 有害成分의 絶對量은 매우 적고 이들을回收再利用하고 있는 것이다. 이回收方法에는 藥品處理 또는 이온交換樹脂等이 있으나 鍍金工場에서 使用하는 藥品을 그대로 回收하여 100% 再活用하는 것이 더욱 經濟的이라는 自明한 일이다. 이目的에 適合토록 考察된 것이 大氣濃縮을 應用한 에바콩크(evaconc)이다. 이것의 또 하나의 特徵은 스라지(sludge)도 내지 않는다는 데 있다. 여기에 에바콩크의 概要를 說明한다.

1. 水洗理論

鍍金은 酸 알카리等의 前處理工程을 거쳐 銅 낙철 크롬 亞鉛等의 鍍金을 順次로 行하는데 이들 工程 사이에는 1~3槽의 水洗工程을 必要로 한다. 從來이 水洗槽에서 各槽마다 수돗물 또는 이에 準하는 良質의 물을 그나마 大量使用하고 表面處理槽에서 나오는 製品을 씻는다. 過去에는 우리나라의 물값은 싸고 排水도 아무런 規制없이 버릴 수 있었다. 그러나 지금은 이러한 時代는 아니다.

水洗란 一面으로 생각하면 希釋이고 첫째 水洗槽에서 두번 째 水洗槽로 順次希釋해가서 最終의 으로 許容되는 濃度에 達하는 段階에서 水洗가 完了된다. 製品表面의 鍍金液被膜이 될 수 있는 限 水洗槽內에서 塵散하고槽內에서 完全混合을 促進시키기 위하여 空氣攪拌 強制對流 超音波洗滌 스프래水洗等의 物理的操作을 加할 때가 있다.

이들에 關한 理論的研究는 많은 文獻에서 發表되고 있지만 이들의 理論的導入式은 각文獻을 參照해주시기 바라고 여기서는 그文獻中에 가장 簡明한 水洗의 理論式으로 Joseph B. Kushner의 式을 紹介한다.

1. 並列水洗 $R = (1+A)^n$
2. 直列水洗 $R = (A^{n+1} - 1)/(A - 1)$
 $= 1 + A + A^2 + A^3 + \dots + A^n$

$$R: \text{洗淨效率} = (C_0/C_n)$$

C_0 : 鍍金溶藥品濃度 g/l

C_n : n째 次의 水洗槽內의 藥品濃度 g/l

n: 水洗槽의 數

A: 希釋比 E/θ

E: 水洗水量 l/H

θ : 물이 나가는量 l/H

여기서 並列水洗란 各槽別로 따로따로 給水한다는 것이고 直列水洗는 最終槽에만 給水하고 水洗水와 製品은 反對方向으로 流하고 (이것을 counter flow라고 한다) 첫째 水洗槽에서 오와후로오 시킨다.

例로서 直列水洗로 $C_0 = 300g/l$, $E = 100l/H$, $\theta = 10l/H$ 라고 하고 $n=2, 3, 4$ 및 5로 變化시키면 C_n 는 각각 $27.3g/l(n=1)$, $2.7g/l(n=2)$, $0.27g/l(n=3)$, $0.027g/l(n=4)$, $0.0027g/l(n=5)$ 로 된다. 即 5째槽에서 $2.77ppm$ 이 된다. 이 값을 Table 1에서 보는 바와 같이 表面處理作業에 서의 最終水洗槽濃度에 比해充分히 許容되는 것이다. 現在 일반적으로 行하여지고 있는 크롬浴에서는 回收水洗 水洗 湯洗의 4工程을 두며 水洗槽는 並列式으로 各各 $E=1,000l/H$ 湯洗槽는 單獨으로 $E=100l/H$ 程度 使用하고 있는 그림 1과 같은 경우가 많다. 이때 回收槽濃度는 $70g/l(CrO_3$ 로서) 물이 나

* 대원동상대표이사

가는量을 $10l/H$ 로하고 위의 계산을 하면

水洗槽	水洗槽	湯洗槽
$n=1$	$n=2$	$n=3$
$0.7g/l$	$0.007g/l$	$0.0007g/l$

即 湯洗槽에서 $0.7ppm$ 으로 되고 排水全量은 $2,100l/H$, 그 水質은 Cr^{+6} 로서 約 $170ppm$ 程度가 된다. 위에서 알 수 있는 바와 같이 理論的으로는 水洗槽의 敷

Table 1. 最終水洗槽의 金屬濃度

項 目	濃 度
Zn	5.5~22ppm
Cu	3.5~7.0ppm
Ni	0.9~9.0ppm
Cr	5.2~52ppm

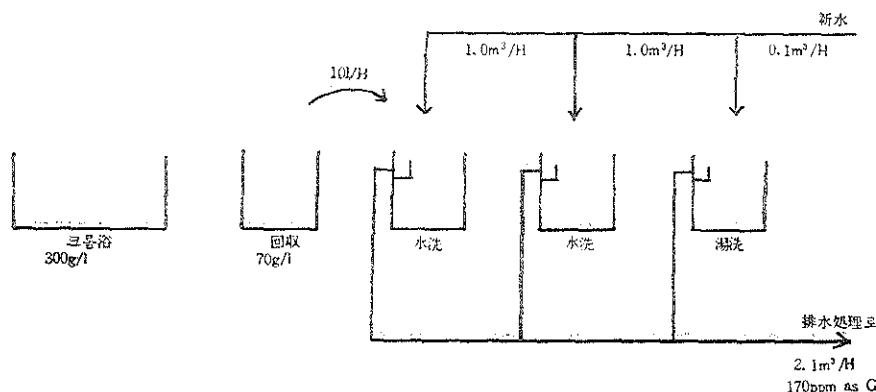


Fig. 1 크롬排水의 發生源

를 增加시킴으로써 水洗水量을 적재할 수 있다. 또 水洗水量或是 蒸發量을 減少시키기 为해서는 물이 나오는 量을 減少시키는 것이 가장 效果的이라는 것도 式에서 알 수 있다.

2. 에바콩크의 原理

一般으로 蒸發濃縮操作에는 食鹽의 結晶화等에 쓰이는 多重効用缶에서 볼 수 있는 減壓濃縮操作과 化學工學의 調濕操作에 쓰이는 大氣濃縮의 두 가지 方法이 있다. 減壓濃縮은 蒸發缶 内部를 減壓하여 그 真空度에 따른 끓는 點으로 蒸發操作하는 것이고 電氣鍍金業界에서는 絶對壓力 $0.2kg/cm^2$ 前後, 끓는 點은 $60^\circ C$ 前後로 使用하고 있다.

에바콩크 시스템에서 使用되는 에바콩크의 증발농축은 이 中의 大氣濃縮에 屬하고 이 濃縮器와 水洗理論을 應用하여 表面處理槽에 따르는 一聯의 水洗槽를 모두 回收槽로 바꾸어 水洗水量을 最大限 줄여서 水洗水量과 같은 量의 水質을 에바콩크에서 증발농축시키자

는 方案이다. 그 課程은 Fig. 2와 같다.

最終水洗槽에 給水된 水洗水는 각각의 水洗槽가 順次 表面處理槽쪽으로 液面이 낮아져 있으므로 表面處理部品의 흐름과 逆方向 即 向流式(counter flow system) 으로 오바후로(overflow)管을 通하여 全量이 순환조로 들어가게 된다. 한편 순환조 中의 液은 순환펌프에 吸引되어 热交換器에서 증발에 必要한 溫度로 加温된 後 에바콩크 上部에서 内部로 向하여 噴霧되어 에바콩크 内部의 充填層에서 氣液의 效果的 接觸으로 순환液의 一部는 蒸發되고 濃縮된 液은 下部의 貯槽에 모여 自然流下로서 순환조에 들어온다. 蒸發에 必要한 氣流는 直接 大氣를 利用하든지 또는 有害미스트를 除去하기 为한 局所排氣를 利用할 수도 있다. 即 에바콩크의 下部에서 불어넣은 氣流는 充填 層內에서前述한 순환液과 接觸한 後 Evaconc 上部의 미스트分離層을 通過하면서 飛沫同伴된 미스트 또는 有害미스트를 分離하고 蒸氣와 같이 깨끗한 氣流로서 排氣扇(fan)에吸引되어 大氣中에 放出되는 것이다.

일반적으로 大氣濃縮裝置는 가령 순환液의 溫度나 순

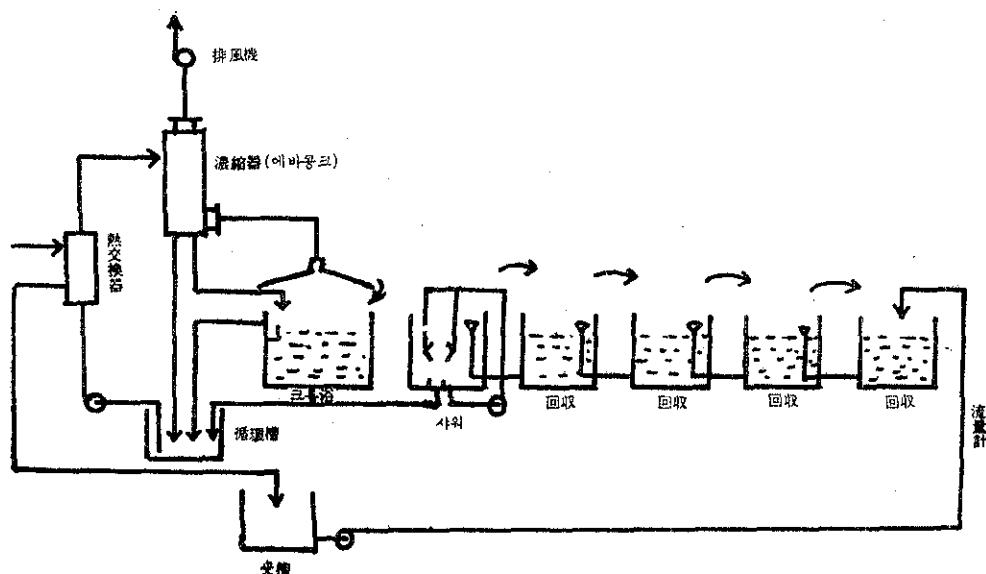


Fig. 2 Evaconc System

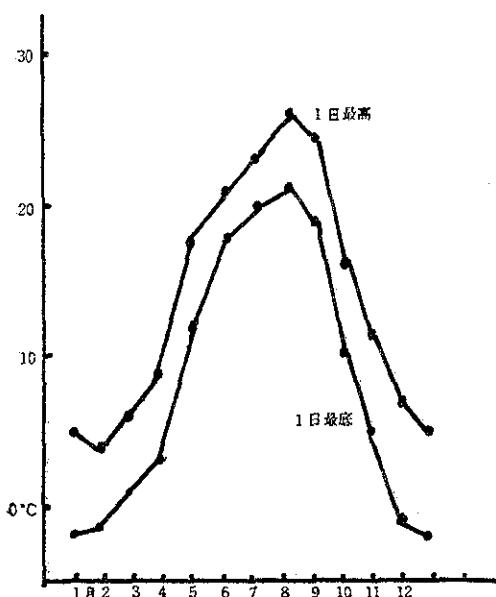


Fig. 3 年間外氣露球溫度

循液量 氣流量等이 一定하더라도 氣流로 大氣를 利用하였을 때 그 濕球溫度가 變化하는 까닭으로 蒸發量은 變動하기 쉽다. 年間의 濕球溫度는 Fig. 3과 같다. 한

편 生產量이 一定하면 물어 나오는 量은 一定하니 表面處理部品의 水洗効果를 均一하게 하기 為해서는 水洗水量이 一定하게 되어야 한다. 이 兩者の 條件을 足시킬 수 있는 순환槽의 液面의 높이를 定하고 热交換器에 들어가는 蒸氣管의 電磁辨을 制御하여 순환液의 溫度를 조절함으로써 에바콩크의 蒸發量을 管理하고 있다. 또한 순환液과 에바콩크 間의 蒸發操作을 계속하는 동안 이 系內의 순환液濃度가 커져서 表面處理液의 濃度 보다도 높아지는데 이것을 하루에 한번 또는 週期를 定하여 表面表理液과 순환液를 바꾸기도 하고 또는 에바콩크에서 순환槽에 돌아가는 液의 一部를 表面處理槽로 보내기도 한다. 이때 表面處理槽의 液面이 恒常 一定하게 되는 同時에 兩槽의 溶液濃度는 均一화할 수 있다.

또한 이 方法의 利點으로는 表面處理操作을 하는 데는 一定한 液溫을 維持해야 하는데 이 溫度維持操作과 에바콩크의 蒸發操作을 따로따로 行할 수 있다는 것이다. 例로서 表面處理의 種類에 따라서는 亞鉛鍍金 酸性銅鍍金 아루마이트와 같이 20°C에 가까운 比較的 낮은 溫度로 操作할 때가 있다. 이러한 때 蒸發조작은 이 液溫과 無關하게 循環液를 加温하여 蒸發시킬 수 있는 것이다. 一般으로 에바콩크의 순환液은 夏季는 50~7

0°C 多率^o는 20~40°C 이다.

3. 에바콩크의 特徵

1) 表面處理藥品은 거의 100% 有効하게

利用할 수 있다.

一般적으로 表面處理作業에서 的 藥品의 消耗는 電着에 有効하게 使用되는 藥品과 들어 나간으로써 水洗槽에 들어가는 藥品과 電解로서 發生되는 가스에 依해飛沫同伴現象으로 미스트(mist)로서 날라가는 藥品의 3種類로 大別된다. 이 中 水洗槽에 들어가는 藥品은 大量의 水洗水와 셀여 排水處理의 對象이 되고 많은 施設費가 所要되는 排水處理施設에서 또다시 많은 藥品을 使用하여 스파지로서排出된다. 또한 表面處理槽에서 發生한 미스트는 有害미스트로서 大氣汚染防止法에 依한 規制値以下로 除去해야 한다.

裝飾크롬에 있어 이 들의 消耗藥品의 比率을 一定한 條件下에서 計算하면 Table 2 와 같다.

Table 2 크롬酸의 損耗率例

項 目	比 率(%)
電 着 量	6.8
排 氣 損 失 量	19.7
들 어 나 오 는 損失量	73.5
合 計(全補給量)	100

*回收槽가 없을 때의 値

에바콩크에서는 이 들 藥品을 100% 活用되니 經濟的이다.

2) 排水裝置와 排水處理用藥品이 必要 없다.

에바콩크시스템에서는 水洗槽로 들어나가는 藥品은 蒸發量과 同等의 小量의 水洗水와 셀여 最終으로 蒸發濃縮後 全量이 表面處理槽로 되돌아오게 된다. 따라서 外部로 流出되지 않는 까닭에 排水處理裝置가 必要없고 當然한 이 야기이지만 排水處理를 하기 為한 藥品 運轉費用도 들지 않는다. 最終 水洗槽에서 水洗效果를 充分히 하고 最終水洗槽에서 水質을 限度以下로 높려만 주면 되는 것이다. 最終 水洗槽의 對象이 온濃度는 들어 나오는 量 水洗槽의 數 水洗水量(蒸發量) 表面處理液의 濃度로 쉽게 決定된다.

3) 스파지가 나오지 않는다

電氣鍍金에서 發生하는 스파지의 大部分은 金屬水酸化物이다 이 스파지의 發生을 막기 為해서는 그 發生源

인 水洗槽로 들어가는 물이 나오는 量을 줄여야 한다. 각 金屬 1kg 의 스파지의 量은 Table 3 과 같다.

Table 3 金屬 1kg 當 스파지量

名 称	含 水 率		
	0%	85%	96%
鉛	乾燥固形物	真空濾過機	濃縮槽
鉄	1.52kg	10.17	38.0
鋼	1.53kg	10.27	38.3
銅	15.8kg	10.57	39.5
鉻	1.98kg	13.27	49.5

*中和劑에 NaOH를 使用 脫水機에 助劑未使用時의 値

이스라지의 뒷 處理도 連續廢水施設을 갖고 있는 鍍金工場의 頭痛의 하나이다. 에바콩크시스템에서는 물이 나오는 量이 全量의 水洗水와 같이 모든 表面處理槽에 뒤 돌아오는 까닭에 스파지도 나오지 않는 것은 두말 할 것도 없다.

4) 有害미스트의 除去도 可能하다

電氣鍍金에서 크롬鍍金 青化銅鍍金에서 作業中 電極에서 發生하는 가스와 同伴하여 나오는 미스트는 그場內의 環境濃度를 維持키 為하여 局所排氣해야 하고 또 이 排氣의 洗淨塔도 必要하다.

日本의 有害物質排氣基準은 Table 4 와 같다.

에바콩크시스템에서는 表面處理液의 濃縮분 단 아니라 有害 미스트를 含有하는 排氣를 에바콩크 속으로吸引하게 함으로써 有害 미스트를 表面處理液으로 轉換하고 再利用할 수 있게 된다.

크롬鍍金에 에바콩크를 使用했을 때 大氣에 나가는 排氣 中의 크롬酸濃度는 東京都의 規制値인 $1\text{mg}/\text{m}^3$ 를 充分히 滿足시킨다.

5) 冷却管이 必要없다

裝飾크롬은 電解効率이 낮고 電流密度가 높아 電解用整流器의 出力의 大半은 热로 變하는 까닭에槽內에 冷却管이 必要하다. 例로서 電解効率 15%, 電流密度 $20\text{A}/\text{dm}^2$, 生產量 $3,000\text{dm}^2/\text{H}$, 電壓 8V, 그리고槽外로熱이 放出되지 않는다. 假定하면 約 $350,000\text{kcal}/\text{H}$ 을 热量을 빼내는 冷却管과 冷却水가 必要하다. 에바콩크 시스템에서는 蒸發濃縮시키기 為한 氣化熱이 必要하여 에바콩크에서 나오는 液은槽溫보다 낮게되므로 에바콩크에서 순회槽로 되 돌아오는 循環液의 一部分을 表面處理槽로 보내줌으로서 表面處理液의 溫度를 조절할 수 있게 되어 冷却管이 一切 必要 없다.

Table 4 有害物質排出基準

1973. 10. 1 기준

有害物質種類	政令/Nm ³	東京都/Nm ³	神奈川県/Nm ³
카드뮴 및 화합물	1.0mg	1.0mg	Cd로서 0.5mg
鹽素	30mg	10ppm	1ppm
鹽化水素	80mg	25ppm	5ppm
弗素, 弗化水素 및 弗素化合物	1.0~2.0mg	10ppm	F로서 2.5mg
鉛 및 그化合物	10~30mg	10~20mg	Pb로서 10mg
顔料가주인粉진	—	75mg	—
鹽화안민이주인粉진	—	40~80mg	—
黃화水素	—	10ppm	10ppm
鹽素, 酸化	—	200ppm	250ppm
크롬	—	1mg	—
王나	—	50ppm	50ppm
포름알데히드	—	50ppm	5ppm
시アン화수소 및 화합물	—	HCN로서 10ppm	CN로서 11.6mg
二二𫫇이트	—	—	5ppm
酸化硫	—	—	100ppm
酸化	—	50ppm	25ppm
리크릴루노화	—	200ppm	100ppm
메르캅탄화합물	—	200ppm	150ppm
부황	—	100ppm	100ppm
부름 및 부름화합물	—	—	5ppm
부황	—	10ppm	10ppm
	—	1ppm	—

Table 5 水質分析例

項 目	水道水基準	地 下 水	보이 라 수		水道水	
			A	B		
水外濁色	溫觀度	°C	—	32	22	18
			—	無色透明	無色透明	無色透明
			2度以下	0.5度以下	0.1度	0.1度以下
			5度以下	10度	0.4度	0.2度以下
PH	導電率	μΩ/cm ²	5.8~8.6	7.85	10.15	7.0
M	알카리	CaCO ₃	—	250	397	195
鹽素	이온	Cl	—	135ppm	—	3.98ppm
黃酸	이온	SO ₄	200ppm以下	3.5ppm	26.3ppm	15.9ppm
溶性	硅酸	SiO ₂	—	5ppm	9.6ppm	0ppm
燐酸	性質	PO ₄	—	49ppm	64ppm	0.8ppm
窒	硬	PO ₄	—	2.3ppm	1ppm	0.05ppm
總	硬	CaCO ₃	10ppm以下	Trace	Trace	—
Ca	硬	CaCO ₃	—	104ppm	1以下	1以下
Mg	鐵	CaCO ₃	300ppm以下	63ppm	1以下	74.46ppm
總	殘留物	CaCO ₃	300ppm以下	41ppm	1以下	44.88ppm
當量	發酸	Fe	0.3ppm以下	0.3ppm	檢出不易	29.58ppm
過蒸	殘留物	Mn	0.3ppm以下	0.19ppm	0.025	—
			10ppm以下	6.4ppm	2.2	—
			500ppm以下	—	—	—

6) 水洗水의 節約

處理部分의 洗涤에 必要한 水洗水量은 水洗理論에서 말한 바와 같이 물이 나오는 量과 水洗槽數에 依해 거의 決定된다. 普通 크롬鍍金의 工程은 回收——水洗——水洗——湯洗로 적어도 4工程이 必要하고 水洗水量은 $1\sim2m^3/H$ 必要하다. 예바콩크시스템을 利用했을 경우의 가장 所望되는水量은 前述한 예바콩크의 原理에서 間示된 그림에서 볼 수 있는 바와 같이 交換器에서 나오는 물(凝縮水)로 使用한다. 염밀히는 이 凝縮水와 給水量은 一致하지 않지만 이方法을 指하면 新水

使用을 極力抑制할 수 있다. 但 凝縮水가 반드시 純水와 같지 아니하므로 보일러의 管理를 잘 行한다든가 水質分析을 한 뒤에 使用해야 할 것이다.

Table 5에 水道물의 水質과 凝縮水의 一例를 든다.

水洗水量은 濃縮에 네르기를 줄이기 为해서 能 수 있는 限적은 것이 좋을 것이나 줄이면 反對로 水洗槽가 많아지게 된다. 水洗水量은 大略 물이 나오는 量의 10倍 程度가 가장 效果的이다.

(다음號에 繼續)

(지자소개는 금속표면처리 제 7권 제 2호(1974)를 참조)